ULTRAVIOLET-CURABLE COMPOSITION

Publication number: JP2110121 **Publication date:** 1990-04-23

Inventor: AOKI HISASHI; SATO NAOMI; OBA TOSHIO

Applicant: SHINETSU CHEMICAL CO

Classification:

- international: C08F2/48; C08F20/10; C08F30/02; C08F30/02; C08F230/02; C08F230/02; C08F290/00; C08F290/00; C08F290/00; C08F290/00; C08F290/00; C08F290/00; C08F20/00; C08F20/00

C08F220/00; C08F230/00; C08F299/00; (IPC1-7): C08F2/48; C08F220/20; C08F230/02; C08F230/08, C08F299/08

- European:

Application number: JP19880262363 19881018 **Priority number(s):** JP19880262363 19881018

Report a data error here

Abstract of JP2110121

PURPOSE:To obtain the title compsn. with good adhesiveness to a base material by compounding an organopolysiloxane contg. an acrylic functional group and a phenyl group, a polyacrylate, a phosphorus-contg. acrylic monomer and a photopolymn. initiator. CONSTITUTION:An ultraviolet-curable compsn. is prepd. by compounding 100 pts.wt. acrylic functional organopolysiloxane (A) contg. one or more units of formula I [wherein R<1> is H or CH3; R<2> is a 1-12C (substd.) divalent hydrocarbon group; R<3> is a 1-12C (substd.) monovalent hydrocarbon group; a is 0, 1 or 2] and one or more phenyl group-contg. siloxane units, 0-900 pts.wt. poly(meth) acrylate (B) of formula II (wherein R<4> is a polyhydric residue contg. OH groups each bound to a different C atom or an ester residue constituted of a polyhydric alcohol and a polybasic acid; R<5> is H or CH3; b is 1-6), 0.1-50 pts.wt. phosphorus- contg. acrylic monomer of formula III (wherein R<6> is H or CH3; m is 1-10; n is 0 or 1; x is 1 or 2) and 0.1-100 pts.wt. photopolymn. initiator.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-110121

⑤Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成 2年(1990) 4月23日
C 08 F 299/08 // C 08 F 2/48 220/20 230/02 230/08	MRY MDH MMV MNS MNU	7445-4 J 8215-4 J 8620-4 J 8620-4 J 8620-4 J 審奋請求	· 未請求 :	青求項の数 3 (全5頁)

64発明の名称 紫外線硬化性組成物

> ②特 願 昭63-262363

22)出 願 昭63(1988)10月18日

寿 群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社 ⑩発 明 者 木

シリコーン電子材料技術研究所内 群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社 @発 明 者 佐藤

尚己

シリコーン電子材料技術研究所内

@発 明 者 大 庭 敏 夫 群馬県安中市磯部 2丁目13番 1号 信越化学工業株式会社

シリコーン電子材料技術研究所内

東京都千代田区大手町2丁目6番1号 ⑪出 願 人 信越化学工業株式会社

個代 理 人 弁理士 山本 充一 外1名

> 阳 細

1. 発明の名称

紫外線硬化性組成物

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. (A) 1分子中に下記一般式

$$\begin{array}{c|c}
0 & & \\
\parallel & & \\
CH_2 = C - C - 0 - R^2 - Si0(3-a) > 2 \\
\downarrow & & \\
R^1 & & \\
R^3 & & \\
\end{array}$$

(式中、R1は水素原子又はメチル基、R2は炭素数 1~12の非置換又は置換二価炭化水素基、R3は炭 素数 1~12の非置換又は置換一価炭化水素基、 a は0、1または2である)で示される単位及びフ ェニル基含有シロキサン単位をそれぞれ少なくと も1個含有するアクリル官能性オルガノポリシロ キサン 100 重量部

(B) 下記一般式

$$\begin{pmatrix}
R & 0 \\
 & | & | \\
C & H_2 = C - C & 0
\end{pmatrix}$$
R 4

(式中、R⁴は異なる炭素原子に結合したアルコー

ル性ヒドロキシ基を含む有機多価アルコールの残 基、又は多価アルコールと多塩基酸とで構成され るエステルの残基を示し、R5は水素原子又はメチ ル基であり、bは1~6の整数である)で示され るポリアクリレート又はポリメタクリレート

0~900 重量部

(C) 下記一般式

(式中、R⁶は水素原子又はメチル基、mは1~10 の整数、nはO又は1、xは1又は2)で示され る燐含有アクリルモノマー 0.1~50 重量部 及び

(D) 光重合開始剤 0.1~100 重量部 からなることを特徴とする紫外線硬化性組成物。

2. (B) 成分のポリアクリレート又はポリメタクリ レートがジエチレングリコールジアクリレート、 テトラエチレングリコールジアクリレート、トリ メチロールプロパントリアクリレート、ペンタエ リスリトールトリアクリレート又はトリメチロー

ルプロパントリメタクリレートから選ばれる一種 又は二種以上である請求項1記載の紫外線硬化性 組成物。

3. (C) 成分の燐含有アクリルモノマーが

CH 2 = C -- COC2 H4 OP (OH) 2 くは混合物である請求項1記載の紫外線硬化性組 成物。

のいずれかもし

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はシリコーン系の硬化性組成物に係り、 特には、基材に対して密着性(接着性)の良好な 紫外線硬化性組成物に関するものである。

(従来の技術)

これまでに、シリコーン系紫外線硬化性組成物 特に被覆材組成物がいくつか提案されており、例 えば特公昭53-36515号公報には光重合性を有する 有機基が二価の炭化水素基又はハロゲン化炭化水

を有するオルガノポリシロキサン、ポリアクリレ ート及び燐含有アクリルモノマーを主成分とする 組成物によれば目的を達成する可能性があること を見出し、さらに研究を重ねて本発明を完成した のである。

本発明の硬化性組成物は

(A) 1分子中に下記一般式

(式中、R1は水素原子又はメチル基、R2は炭素数 1~12の非置換又は置換二価炭化水素基、R3は炭 素数 1 ~ 12の非置換又は置換一価炭化水素基、 a は0、1または2である)で示される単位及びフ ェニル基含有シロキサン単位をそれぞれ少なくと も1個含有するアクリル官能性オルガノポリシロ キサン 100 重量部

(B) 下記一般式

$$\begin{pmatrix}
R & 0 \\
| & | \\
CH_2 = C - CO
\end{pmatrix}_b = R^4$$

素基を介してけい素原子に結合している構造を含 有するオルガノポリシロキサンの組成物が記載さ れ、特開昭61-111330 号公報には光重合性不飽和 有機基を有するオルガノポリシロキサンの組成物 が記載されているが、しかし、いずれも基材特に 金属やガラスあるいはプラスチックに対する密着 性(接着性)についての配慮が充分とはいえず、 その改良が望まれていた。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は、紫外線照射により短時間で硬化し、 ガラスや金属あるいはプラスチック等の基材に対 し密着性(接着性)が良好であるとともに、保護 コーティング剤として使用した場合、耐表面損傷 性、防錆性、耐溶剤性、耐久性に優れた硬化物を 与えるシリコーン系の組成物を提供するためにな されたものである。

(課題を解決するための手段)

本発明の紫外線硬化性組成物は上記の課題を解 決した新規な組成物であり、本発明者らが鋭意研 究の結果、アクリル性官能基とフェニル基の両者

(式中、R⁴は異なる炭素原子に結合したアルコー ル性ヒドロキシ基を含む有機多価アルコールの残 基、又は多価アルコールと多塩基酸とで構成され るエステルの残基を示し、R⁶は水素原子又はメチ ル基であり、bは1~6の整数である)で示され るポリアクリレート又はポリメタクリレート

0~900 重量部

(C) 下記一般式

(式中、R⁶は水素原子又はメチル基、mは1~10 の整数、nはO又は1、xは1又は2)で示され る燐含有アクリルモノマー 0.1~50 重量部 及び

(D) 光重合開始剤 0.1~100 重量部 からなることを特徴とするものである。

次に、上記(A)~(D)の各成分について説明す る。

(A) 成分はオルガノポリシロキサンを組成物に 導入するためのものであり、前記した一般式

(R¹、R²、R³及び aは前記に同じ)で示される単位 及びフェニル基含有シロキサン単位を1分子中に それぞれ少なくとも1個含有するオルガノポリシ ロキサンであれば、分子量や分子構造について特 に限定されるものではないが、無溶剤型とするた めにはこのオルガノポリシロキサンの粘度が約 1万センチポイズ以下であることが好ましい。

なお、高粘度のものについては必要に応じて溶剤を用いればよく、これによって本発明の組成物の効果が減退することはない。この溶剤としては例えばトルエン、キシレン、1.1.1-トリクロロエタン、n-ブタノールがあげられる。

- (B) 成分は硬化後の組成物の耐表面損傷性や強度を向上させるためのものであり、公知のものを用いればよいが、具体的にはジエチレングリコールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、トリメチロールプロバントリアク
- (D) 成分は本発明の組成物を紫外線照射により 硬化させるために必要なものであり、公知のもの が用いられるが、具体的にはアセトフェノン、ベ ンゾフェノン、4-クロロベンゾフェノン、4.4 -ジメトキシベンゾフェノン、4-メチルアセトフェ・ ノン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾイント リアルキルシリルエーテルなどが例示される。

この (D) 成分が少な過ぎると紫外線照射による硬化性が損なわれ、多過ぎると硬化物の強度が低下し、経済的でもないので、 (A) 成分 100重量部に対し 0.1~100 重量部とされる。

上記 (A) ~ (D) 成分以外にも、必要に応じて前記の溶剤を用いることができるほか、その他の成分、例えば、顔料、染料、酸化防止剤、安定剤についても、本発明の目的を損なわない限り、必要に応じて添加することができる。

本発明の紫外線硬化性組成物は、上記した各成分を公知の方法及び装置により均一に混合すれば得ることができ、方法及び装置について特に制限はない。

リレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート などが例示される。

この(B) 成分は多過ぎると硬化物の可とう性や耐久性を損なう結果となるので(A) 成分100 重量 部に対し0 ~900 重量部とされるものである。

(C) 成分は本発明の組成物から得られる硬化物の基材に対する密着性(接着性)を向上させるためのものであり、特に金属やガラスあるいはブラスチックに対して有効である。これには公知のものを用いればよいが、具体的には

などが例示される。

この(C) 成分が少な過ぎると密着性(接着性)が向上せず、多過ぎると硬化性を損なう結果となるので、(A) 成分100 重量部に対し0.1 ~50重量 部とされる。

本発明の紫外線硬化性組成物を基材に塗布するには、ナイフコーター、ロールコーター等のコーターを用いる方法や、スプレー、浸漬による方法等、公知の方法を用いることができる。又、溶剤を用いる場合には公知の乾燥装置を使えばよい。

紫外線照射による硬化は、例えば公知の高圧水 銀ランプを用い、通常の照射条件下に容易に行う ことができる。

本発明の紫外線硬化性組成物を保護コーティングとして用いる場合には、硬化被膜の厚さは約1 μ m ~ 1 mm程度とすればよく、通常この範囲で目的を達することができる。

(発明の効果)

本発明の紫外線硬化性組成物は紫外線照射により短時間で硬化し、これにより得られた硬化物は 金属 (特に鉄やアルミニウム)やガラスあるいは プラスチックに対して密着性 (接着性)が良好であるとともに、優れた耐表面損傷性、防錆性、耐溶剤性、耐久性を有するという工業的に有利なものである。

特に、基材に対するシリコーン系の紫外線硬化 性組成物の優れた密着性(接着性)は本発明によってはじめて実現されたのである。

1 ℓの四つ口フラスコにγ-アクリロキシプロ

ピルメチルジメトキシシラン 218g (1モル)、

(実施例)

実施例1

フェニルトリメトキシシラン 297g(1.5 モル) 及びジメチルジメトキシシラン 300g(2.5 モル) を仕込み、塩酸0.2 重量%含有の水 124.2g (6.9 モル)を滴下した。発熱反応のため反応器 内を25~30℃に保持すべく冷却を行い、滴下後昇 温し、70℃で生成するメタノールをエステルアダ ブターで反応系外に除去し、内温が90℃に到達後 冷却し、水洗にて廃酸分離し、さらにストリップ により低留分を除去し、反応生成物としてアクリ ル官能性オルガノポリシロキサン [I] 540 g (収率94%)を得た。このアクリル官能性オルガ ノポリシロキサン [I] は粘度1845センチストー

密着性は、ゴバン目試験でいずれも 0/100で不良 であった。

クス (25℃)、屈折率 n p²⁶ = 1.4811であった。

実施例2

部を均一に混合し、みがき鋼板上に厚さ約 20 μm にコーティング後、実施例 1 と同様にして紫外線を照射して硬化させた。

硬化被膜の表面硬度は鉛筆硬度 3H と硬いものであり、みがき鋼板への密着性はゴバン目試験で100/100と優れていた。

このものにクロスカットを入れ50℃で72時間5%の塩水噴霧試験の結果、未処理のみがき鋼板は全面に錆が発生するのに比べ、上記コーティング物は全く錆が発生せず優れた防錆効果が認められた。

このようにして得られたアクリル官能性オルガ ノポリシロキサン [I]を 100重量部、ベンゾイ ンイソブチルエーテル 4重量部、

鉄、アルミニウム及びガラス板への密着性はゴバン目試験で 100/100と優れていた。

また、アルミ皿上で約 5mmの厚膜でも上記条件で上記組成物は深部まで充分硬化し、硬化物の表面硬度は鉛筆硬度で H~2Hであり、アルミ皿との密着性(接着性)も良好であった。

1 0 の四つロフラスコに Y ー アクリロキシブロピルメチルジメトキシシラン 43.6 g (0.2 モル)、フェニルトリメトキシシラン 118.8 g (0.6 モル)、
ジメチルジメトキシシラン 72 g (0.6 モル) 及びジフェニルジメトキシシラン 146.4 g (0.6 モル)を仕込み、塩酸 0.2 重量%含有の水 41.4 g (2.3 モル)を滴下した後、昇温して 70℃で生成するメタノールをエステルアダプターで反応系外に除去した。内温が 90℃に到達した後に冷却し、水洗にて廃酸分離し、さらにストリップにより低留分を除去し反応生成物としてアクリル官能性オルガノポリシロキサン [II] 270 g (収率 97%)を得た。このアクリル官能性オルガノポリシロキサン [II] は

粘度18400 センチストークス(25 ℃)、屈折率 n₀²⁵=1.5542であった。

このアクリル官能性オルガノポリシロキサン [Π] 100 重量部、アロニックスM8060 (前出) 900 重量部、アセトフェノン30重量部、

硬化被膜の鉛筆硬度は 4H と硬いものであったが、90度の屈曲試験においてクラック、ハガレを発生せず、可とう性に優れたものであった。

このものをトルエン、酢酸エチル、塩化メチレン等の溶剤に室温で24時間浸漬したが、ハガレ、フクレ等を発生せず、アクリル樹脂板の保護コーティング剤として耐溶剤性の良いものであった。